⑩ 日本国特許庁(JP)

特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 195968

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)8月30日

C 23 C 14/14 14/30 7537-4K 7537-4K

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

49発明の名称

合金蒸着膜の製造方法

願 昭60-37135 创特

昭60(1985) 2月26日 29出

79発 明 者 佐 藤 淳

土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内

79発 明 者 参

彦 貞

土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内

明 窜 79発 者 \equiv

保 彦

土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

の代 理 弁理士 渡辺

木

맭

1. 危男の名称

合金赤着膜の製造方法

- 2.特許請求の範囲
- (1) 基板上に合金蒸着膜を形成するに際し、1 個の蒸発額加熱部に対して合金を構成する単体金 延をそれぞれ娑獏した複数個のるつぼを用いて、 動させて、所定の合金組成に応じて単体金属に加 **熱を与えることにより所望の組成の合金蒸着膜を** うることを特徴とする合金蒸着膜の製造方法。
- (2) 前記蒸発額加熱部と複数値のるつぼの相対 ・的な運動が、蒸発額加熱部の位置を固定し、複数 個のるつぼを移動させる運動である特許請求の範
- (3) 前記蒸発額加熱部と複数値のるつぼの相対 的な運動が、複数値のるつぼの位置を固定し、蒸 発源加熱部位置を制御しつつ移動する運動である 特許請求の範囲第1項に記載の合金蒸着膜の製造

方法。

- (4) 前記蒸発額加熱部が電子ビームである特許 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載 の合金蒸着膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、合金蒸着膜の製造方法に関し、特に 所望の合金組成が得られる合金蒸着膜の製造方法 に関する。

<従来の技術>

合金蒸着膜を電子ピーム等を用いた蒸着法で得 る場合、合金を構成する金属の蒸気圧特性を考慮 して蒸発額の合金組成を決定し、この合金を蒸発 額として、合金蒸着膜を得ているが、その場合、 時間変化により合金組成が異なるという問題があ り、実際上、合金組成の制御を行うことは非常に 困難であった。

このため、実際には電子銃およびるつぼを複数 個用意し、それぞれ制御を行い、それぞれの組成 を別々の蒸発駅から一定の比率を持たせて同時蒸

おさせ所望の合金膜を得て る。しかしながら、この場合電子鉄が複数個必要になることから、装置が複雑化、大型化し、されに装置コストが高くなるという問題がある。

<発明が解決しようとする問題点>

本発明の目的は、前記した従来技術の欠点を解 稍し、所望どおりの合金組成がえられ再現性良 く、また生産性良く、しかも装置が小型で安価な 合金蒸着膜の製造方法を提供することにある。

<問題点を解決するための手段>

本発明は、基板上に合金蒸着膜を形成するに際し、1個の蒸発額加熱部に対して合金を構成する単体金属をそれぞれ装填した複数個のるつぼを用いて、 該蒸発額加熱部と該複数個のるつぼを相対的に運動させて、所定の合金組成に応じて単体金属に加熱を与えることにより所望の組成の合金蒸着膜をうることを特徴とする合金蒸着膜の製造方法である。

ここで、前記蒸発額加熱部と複数値のるつぼの 相対的な運動が、蒸発額加熱部の位置を固定し、

旅者室2は、排気系10により排気し、内部を10~5 Torr~10~8 Torrの真空とする。蒸着室2内には蒸発額加熱部として電子鉄6一基に対し、 蒸発額となる所望の合金を構成する単体金属をそれぞれ装塡した複数個のるつぼの集合体5を備える。電子鉄6は公知のいかなる方式のものを用いてもよいが電割5~20 RMの電磁協向型電子鉄を用いるのが好ましい。

蒸発額5から適当位置離隔して、蒸発室2内に基板1を設置する。

複数個のるつぼの集合体 5 は電子銃 8 に対して一定の相対運動をするように配置されてあれば、どのような配置であってもよいが、好ましくは第2 図に示す扇形るつぼ3,4,31,32,33 等を円形に配置することがよい。

関形るつぼ3、4、31、32、33等は必要と する合金蒸着膜の組成比に応じて表面積をかえた ものを複数個備え、おのおのに単体金属を組成 比に応じた表面積となるように装塡する。2元合 金の場合は開形るつぼ3、4を用いるが、多元合 複数個のるつぼりかさせる運動であることが良い。

また、前記蒸発額加熱部と複数個のるつぼの相対的な運動が、複数個のるつぼの位置を固定し、蒸発額加熱部位置を制御しつつ移動する運動であることが好ましい。

さらに、前記蒸発額加熱部が電子ピームであることが良い。

図示する好適な実施例を用いて、以下に発明の 構成を詳述する。

合金蒸着膜製造法には、真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング(イオン化蒸着法) 等がある。本発明方法は、蒸発額を加熱すること により、蒸発額物質の気化、イオン化、飛散等を 起こし、これを基板上に固着させて薄膜を生成す る合金蒸着膜製造法であればどのようなものにも 適用することができる。

1 例として、第1 図、第2 図、第5 図に示す電子ピーム蒸着装置を用いて行う本発明の合金蒸着膜の製造方法を説明する。

金の場合は合金組成に応じて扇形るつぼ3 , 4 , 3 1 , 3 2 , 3 3 等を用いる。

周形るつぼ3、4、31、32、33等は同一円内に配置して複数るつぼの集合体5とし、第5 図に示す回転機構12などにより回転駆動すると 良い。

本発明方法は、上記の装置を用い電子ピームを 電磁コイル 8 等のピーム傷向集束装置により一定 位置に照射し、電子ピームに対して複数るつぼる 集合体 5 を回転機構 1 2 により回転し、これにより りるつぼる 4 を回転しつつ電子ピーム照射 に るつばる 4 の表面積比および照射時間等に応じた た 量の単体 金属をほとんど同時に 蒸発させ、 基板 1 上に蒸着して合金蒸着膜を製造する。

次に、第3回、第4回に示す電子ビーム蒸着装置を用いて行う本発明の合金蒸着膜の製造方法について説明する。

蒸着窓 2 は、排気系 1 0 により前述した場合と 同様に排気する。蒸着室 2 内には蒸発額加熱部と して電子銃 6 一基に対し、蒸発額となる所望の合 複数個のるつぼ41、42はるつぼの集合体9 上に配置しても別々に配置してもまれたの置子を実施するにが電子がたっては電子鉄6の電子ピームを複数個のるつびで子は相対運動させる。電子ピームの運動は電子のは電子でもより電子でもより電子での個向無限位置が変化けるのでで41、42の各々に一定時間づつ変化するように電磁コイル8等の制御機構13等を備えて運動させる。

本発明法は、上記の装置を用いて固定された複数のるつぼ41,42の各々に、制御機構13により個向集束位置と時間を制御した電子ピームを照射し、照射時間に応じた量の単体金属を蒸発させ、基板1上に蒸着して合金蒸着膜を製造する。

以上のように、本発明法で製造される合金蒸着

<実施例>

実施例 1

50mm×50mm×2mmのガラス基板1を第1図に示す蒸着装置を用いてFe-36%Niのインパー合金の蒸着を行った。まず、蒸着室を1×10-6 Torrまで真空排気し、 88.88%鉄、 89.88%ニッケルがそれぞれ装塡されたBN製の分割るつぼ5を5 「pmで回転させ、電子ピームの照射位置を一定にし、膜厚5μmの蒸着層被覆を行った。分割るつぼの鉄とニッケルとの表面積比は64:36

この実施例で得られた試料を蛍光X線により分析した結果、蒸着層成分は鉄-36%ニッケルであり、所望のインバー合金組成が得られた。

実施例2

1 0 0 mm× 1 0 0 mm× 2 mmのアルミナ基板 7 を第 3 図に示す蒸着装置を用いて Ni-2 0 % Crの ニクロム合金の蒸着を行った。まず蒸着室を 1 × 1 0 % forrまで真空排気し、 98.88%ニッケル、 99.89%クロムがそれぞれ装塡された水冷鋼るつ 膜は2元合金以 り、金属単体よりなる合金のみならず蒸着室内を 酸素等の雰囲気制御を行って酸化物等の蒸着を行 うこともできる。

用いるるつぼの材質は、水冷鋼るつぼ、BN, Al2 Q 3 .BeOなどのセラミックるつぼ、No,Ta,Wなどの高融点金属るつぼ等のいかなるものを用いてもよい。

本発明方法に用いる装置は、1個の蒸発額加熱部に対して、単体金属を装填した複数のるつぼを、一定制御しつつ相対運動させることができるものであれば、いかなる装置を用いてもよく、 高電 発源加熱方式は抵抗加熱、電子ビーム加熱、 高電 圧 グロー 放電、電子ビーム 誘導加熱、 レーザービーム 照射等を適当に制御して用いてもよい。

ぼへの電子ビーム照射がニッケルに16秒、クロムに4秒になるように制御を行い2分間の蒸着を行った。

この実施例で得られた試料を蛍光X線により分析した結果、蒸着層成分は Ni-2 0 % Crであり、 所望のニクロム合金組成が得られた。

<発明の効果>

木発明の合金蒸着膜の製造方法によれば、 所望の組成の合金蒸着膜が得られ、合金の一定組成の再現性が良い。

また、電子銃等の一個の蒸発額加熱部により合金蒸着膜の製造が行えるため装置が小型化し安価になる。

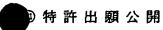
4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明を実施する真空蒸着装置の 模式図である。

第2回は、本発明に用いる分割るつぼの平面図 である。

第3回は、本発明を実施する他の真空蒸着装置の模式図である。

⑩ 日本国特許庁(JP)



⑫ 公 開 特 許 公 報 (A).

昭61 - 195968

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)8月30日

C 23 C 14/14 14/30 7537-4K 7537-4K

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審杳諳求

図発明の名称

合金蒸着膜の製造方法

20特 願 昭60-37135

22出 願 昭60(1985)2月26日

70発 明 者 佐 藤 淳

土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内 土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内

@発 明 者

73発

参 木 貞 彦

土浦市木田余町3550番地 日立電線株式会社金属研究所内

明者

三笔

保 彦

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

の出 願 日立電線株式会社 人

弁理士 渡辺 70代 理 望稔

1. 発明の名称

合金族着膜の製造方法

啁

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 指板上に合金蒸着膜を形成するに際し、1 個の蒸発額加熱部に対して合金を構成する単体金 **邱をそれぞれ装潢した複数個のるつぼを用いて、** 動させて、所定の合金組成に応じて単体金属に加 **热を与えることにより所望の組成の合金蒸着膜を** うることを特徴とする合金蒸着膜の製造方法。
- (2) 前記蒸発製加熱部と複数個のるつぼの相対 ・的な運動が、蒸発額加熱部の位置を固定し、複数 個のるつぼを移動させる運動である特許請求の範 用的1項に記載の合金蒸発膜の製造方法。
- (3) 前記 蒸発額 加熱部と複数 個のるつぼの 相対 的な運動が、複数値のるつぼの位置を固定し、蒸 発潮加熱部位置を制御しつつ移動する運動である 特許請求の範囲第1項に記載の合金蒸着膜の製造

方法。

- (4) 煎配蒸発額加熱部が電子ビームである特許 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載 の合金蒸着膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、合金蒸着膜の製造方法に関し、特に 所望の合金組成が得られる合金蒸着膜の製造方法 に関する。

<従来の技術>

合金蒸着膜を電子ピーム等を用いた蒸着法で得 る場合、合金を構成する金属の蒸気圧特性を考慮 して蒸発額の合金組成を決定し、この合金を蒸発 額として、合金蒸着膜を得ているが、その場合、 時間変化により合金組成が異なるという問題があ り、実際上、合金組成の制御を行うことは非常に 困難であった。

このため、実際には電子銃およびるつぼを複数 個用意し、それぞれ制御を行い、それぞれの組成 を別々の蒸発額から一定の比率を持たせて同時蒸